

日本学術振興会第179委員会
委員各位殿

平成20年11月5日

独立行政法人日本学術振興会
フォトニクス情報システム第179委員会
委員長 一岡 芳樹

**(独)日本学術振興会 産学協力研究委員会
「フォトニクス情報システム第179委員会」
第12回研究会の開催について (御案内)**

下記のとおり、「フォトニクス情報システム第179委員会」第12回研究会を開催いたしますので、御出席くださいますよう御案内申し上げます。

記

日時：平成20年12月4日(木) 15:00～19:00
場所：電気通信大学 総合研究棟3階マルチメディアホール301
〒182-8585 調布市調布ヶ丘 1-5-1
交通(右記URL参照：<http://www.uec.ac.jp/map/comm.html>)

プログラム

挨拶 15:00-15:05

1. 講演

15:05-16:05

「セラミックレーザーの研究」(仮題)

レーザー新世代研究センター 教授 植田 憲一

2. 見学:

16:15-17:15

レーザー新世代研究センターの見学 (レーザーセンター棟)

以上

*運営委員・幹事の方は当日13:30より運営委員会を開催します(案内は別送済)